

توضیحات	نوع تارگت
۹۹.۹۹ درصد خلوص	CdTe
۹۹.۹۹	CdS
۹۹.۹۹	Al
۹۹.۹۹	Cu
۹۹.۹۹	Ag
۹۹.۹۹	ITO(In2O3-SnO2)
۹۹.۹۹	In2O3:Sn
۹۹.۹۵	In2O3
۹۹.۹۹	SnO2
۹۹.۹۹	ZnSe
۹۹.۹۹	ZnTe
۹۹.۹۹	CuInGaSe2
۹۹.۹۹	Ga
۹۹.۹۹	Te
۹۹.۹۹	In
۹۹.۹۹	Sn
۹۹.۹۹	Zn
۹۹.۹۹	Mg
۹۹.۹۹	Mo
۹۹.۹ درصد خلوص	PZT
۹۹.۹	Cr
۹۹.۹	Ni
۹۹.۹۹	Si
۹۹.۹۹	Al2O3
۹۹.۹۹	ZnO
۹۹.۹۹	AZO
	ZrO2

فرایند های کند و پاش (Sputtering) امروزه کاربرد وسیعی در زمینه ی پوشش مواد یافته اند. پوشش دهی برای یافتن خواص بهتر الکتریکی، مکانیکی و خوردگی انجام می شود. شرکت تسنیم کیمیا سیستم با در اختیار داشتن کارگاه های مجهز قابلیت تامین انواع تارگت های سرامیکی و فلزی را برای استفاده در دستگاه های sputtering دارا می باشد. لیست تارگت های موجود بدین شرح می باشد.

